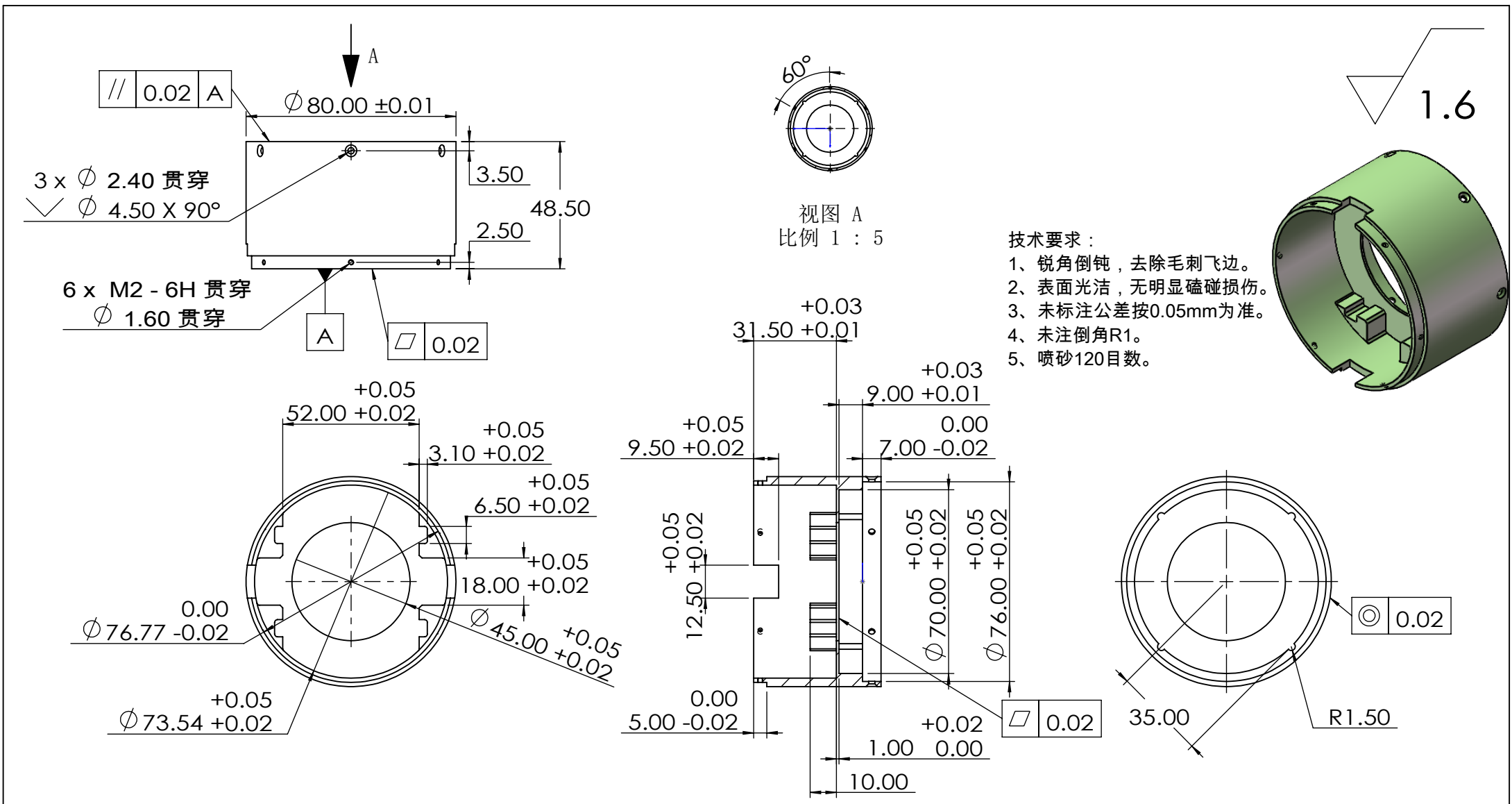
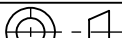




2026年4月22日 14:12:53				倒 角	未注倒角处均已C0.3倒角之			图 号	磁屏蔽侧盖-内
			一般公差	>100 ±0.1		>10 ±0.02			
说 明	修改者	日 期			>50 ±0.05		>0 ±0.003		机构名称
里尔光机（北京） 科技有限公司 Lier-opto (Beijing) Technology Ltd	比 例		制 图	设 计	材 质	7075-T6(SN)	数 量	机型名称	
	单 位	mm			表面处理	喷砂，本色氧化	1		
	角 法		2026年4月22日			热处理			